

пакета. В этом можно убедиться, рассуждая, как и выше, по-рассматривая вместо бесконечно тонкого слоя бесконечно малый параллелепипед с ребрами, параллельными осям координат. Скорость дрейфа пакета  $v$  выражается формулой (8.13), которая есть обобщение формулы (8.9). Третье слагаемое в правой части (8.12) дает изменение концентрации вследствие диффузии, а последнее — вследствие рекомбинации. Уравнение (8.12) есть уравнение непрерывности в *амбиполярной форме*, которое в ряде случаев удобнее уравнений (3.3). В частности, так как мы уже учли амбиполярное электрическое поле введением амбиполярного коэффициента диффузии  $D$ , то под  $\mathcal{E}$  в формуле (8.13) нужно понимать только поле, создаваемое внешними источниками.

### § 9. Длины диффузии и дрейфа

Применим теперь уравнение непрерывности (8.12) к исследованию пространственного распределения избыточных носителей.

Рассмотрим нитевидный образец полупроводника, для определенности —  $n$ -типа, в одной из частей которого (при  $x < 0$ , рис. 7.18) генерируются электроны и дырки (например, светом), и найдем стационарное распределение концентрации избыточных носителей в области  $x > 0$ , где генерации нет. Избыточные концентрации будем считать малыми и, соответственно,  $D$ ,  $\mu$  и  $\mathcal{E}$  не зависящими от координаты. Тогда, полагая в уравнении (8.12)  $v = \mu \mathcal{E}$  и  $\partial \rho / \partial t = 0$ , получаем для определения  $\delta \rho$  уравнение

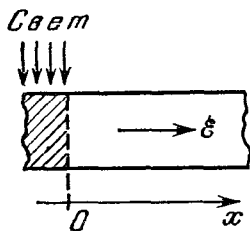


Рис. 7.18. К вычислению длины диффузии.

$$(\delta \rho)'' - \frac{2}{\lambda} (\delta \rho)' - \frac{\delta \rho}{L^2} = 0, \quad (9.1)$$

где штрих обозначает дифференцирование по  $x$ , а через  $\lambda$  и  $L$  обозначены некоторые характерные длины:

$$\lambda = \frac{2D}{\mu \mathcal{E}}, \quad L = \sqrt{D\tau}. \quad (9.2)$$

Граничные условия задачи имеют вид:

$$x = 0: \quad \delta \rho = (\delta \rho)_0; \quad x \rightarrow \infty: \quad \delta \rho \rightarrow 0.$$

Решение уравнения (9.1) есть

$$\delta \rho = a \exp k_1 x + b \exp k_2 x,$$

где

$$k_{1,2} = \frac{1}{\lambda} \pm \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{L^2}} = \frac{1}{\lambda} \left( 1 \pm \sqrt{1 + \frac{\lambda^2}{L^2}} \right).$$

Положим, что  $\mathcal{E} > 0$  и, соответственно,  $\lambda > 0$ . Это соответствует такому направлению поля, которое затягивает в образец *неосновные* носители. Тогда  $k_1 > 0$ ,  $k_2 < 0$  и граничные условия дают  $a = 0$ ,  $b = (\delta p)_0$ . Следовательно,  $\delta p$  убывает с увеличением  $x$  по экспоненциальному закону:

$$\delta p = (\delta p)_0 \exp\left(-\frac{x}{l}\right), \quad (9.3)$$

где  $l = l(\mathcal{E})$  есть длина, на которой  $\delta p$  уменьшается в  $e$  раз. Она равна

$$\frac{1}{l} = -k_2 = \frac{1}{\lambda} \left( \sqrt{1 + \frac{\lambda^2}{L^2}} - 1 \right). \quad (9.4)$$

Если электрическое поле очень слабое ( $\lambda^2/L^2 \gg 1$ ), то формула (9.4) дает

$$l = L = \sqrt{D\tau}. \quad (9.5)$$

Здесь  $L$ , по определению, есть *длина диффузии* неравновесных носителей (ср. § 7).

В противоположном случае достаточно сильного поля ( $\lambda^2/L^2 \ll 1$ ) можно положить  $\sqrt{1 + \lambda^2/L^2} \simeq 1 + \lambda^2/2L^2$  и из формулы (9.4) получается

$$l(\mathcal{E}) \simeq \frac{2L^2}{\lambda} = \mu \mathcal{E} \tau. \quad (9.6)$$

В сильных электрических полях длина затягивания равна расстоянию, которое проходит пакет инжектированных носителей за среднее время их жизни (*длина дрейфа*).

Рассмотрим теперь случай  $\mathcal{E} < 0$  ( $\lambda < 0$ ), т. е. такого направления поля, которое соответствовало бы затягиванию *основных* носителей. Тогда  $k_1 < 0$ ,  $k_2 > 0$  и граничные условия дают  $b = 0$ ,  $a = (\delta p)_0$ . И в этом случае  $\delta p$  экспоненциально уменьшается с увеличением  $x$ , но длина затягивания оказывается равной

$$\frac{1}{l} = -k_1 = \frac{1}{|\lambda|} \left( 1 + \sqrt{1 + \lambda^2/L^2} \right). \quad (9.7)$$

Отсюда видно, что  $l < L$ , т. е. электрическое поле *препятствует* распространению избыточных носителей. В сильных электрических полях

$$l \simeq \frac{2}{|\lambda|} = \frac{D}{\mu \mathcal{E}} \quad (9.8)$$

и при  $\mathcal{E} \rightarrow \infty$ ,  $l \rightarrow 0$ .

Полученные результаты показывают, что вследствие амбиполярности процессов диффузии и дрейфа пакет инжектированных носителей движется во внешнем электрическом поле так, как

двигались бы *неосновные* носители, и объясняют типичные опыты, рассмотренные в § 7 \*).

Отметим, что граничную концентрацию  $(\delta p)_0$ , значение которой здесь для нас было несущественно, мы считали заданной. Эта концентрация зависит от интенсивности генерации  $g$  в освещенной области и от напряженности электрического поля. Ее значение можно найти, рассматривая решение уравнения непрерывности в освещенной области (при  $g \neq 0$ ) и сшивая его с рассмотренным решением для неосвещенной области ( $g = 0$ ), на чем, однако, мы не будем останавливаться.

В предыдущих рассуждениях мы пренебрегали зарядами, связанными на ловушках, и соответственно считали  $\delta p = \delta n$  и  $\tau_p = \tau_n$ . Однако все приведенные рассуждения могут быть обобщены и для более сложного случая  $\delta p \neq \delta n$  (см., например, [3]). При этом основные принципиальные выводы не изменяются.

В § 5 мы говорили, что введение квазиуровней Ферми нуждается в специальном экспериментальном обосновании. Исследования диффузии и дрейфа неравновесных электронов и дырок дают такую возможность. Действительно, в § VI.2 мы видели, что соотношение Эйнштейна

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e},$$

связывающее коэффициент диффузии  $D$  и подвижность  $\mu$ , справедливо только в том случае, когда рассматриваемые частицы подчиняются распределению Больцмана. С другой стороны, если возможно введение квазиуровней Ферми, то и для неравновесных носителей заряда в невырожденных полупроводниках, согласно формуле (5.1a), тоже должно быть справедливо распределение Больцмана, а следовательно, и для них должно выполняться соотношение Эйнштейна.

Отношение  $D/\mu$  для неравновесных носителей заряда можно найти из опыта, измеряя длину диффузии  $L = \sqrt{D\tau}$  и длину дрейфа  $l(\mathcal{E}) = \mu \mathcal{E}\tau$ :

$$\frac{D}{\mu} = \frac{L^2 \mathcal{E}}{l(\mathcal{E})}.$$

При этом, согласно § 8, в примесных полупроводниках  $D$  и  $\mu$  соответствуют неосновным носителям. Поэтому можно проверить экспериментально, выполняется ли для неравновесных носителей заряда соотношение Эйнштейна, а значит, и распределение Больцмана. Такие измерения производились для германия многочислен-

\*) Особенности диффузии и дрейфа квазинейтральных пакетов неравновесных носителей заряда, лежащие в основе действия многих полупроводниковых приборов, были открыты независимо друг от друга В. Е. Лашкаревым в СССР (при исследовании фотопроводимости в закиси меди) и Дж. Бардином и В. Браттейном в США (в явлениях инжекции в германии) в конце 40-х годов.

ными авторами. Они показали, что формула Эйнштейна хорошо выполняется и для неравновесных носителей, что является экспериментальным подтверждением возможности введения квазиуровней Ферми.

### § 10. $n^+ - n$ - и $p^+ - p$ -переходы

При инжекции в  $p$ - $n$ -переходах концентрация неравновесных носителей на границе  $(\delta p)_0 > 0$  и полупроводник обогащается электронами и дырками. Однако нарушение равновесных концентраций носителей при наличии тока через контакт может быть и таким, что  $(\delta p)_0 < 0$ .

Рассмотрим контакт двух полупроводников одинакового типа проводимости, но различающихся по степени легирования примесями. Такие контакты получили название  $n^+ - n$ - и, соответственно,

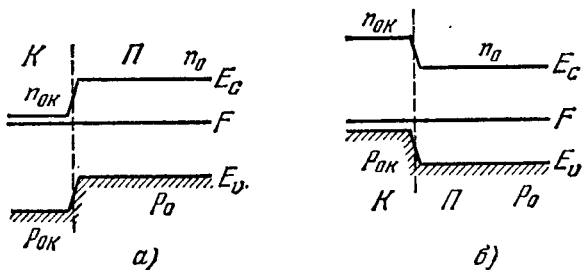


Рис. 7.19. Контакты  $n^+ - n$  (а) и  $p^+ - p$  (б).

$p^+ - p$ -контактов. Их энергетическая диаграмма в отсутствие тока показана на рис. 7.19. Такие переходы иногда образуются и при изготовлении контакта полупроводника с металлами за счет диффузии металла (например, при сплавлении), термической обработки и т. п. Будем условно называть одну из областей «контактным электродом», а другую — «полупроводником» и будем говорить, для определенности, о переходе  $n^+ - n$ . Участие неосновных носителей (дырок) в образовании тока различно в обеих областях. Его можно охарактеризовать коэффициентами  $\xi$  (в полупроводнике) и  $\xi_k$  (в контактном электроде):

$$\xi = \frac{j_p}{j} = \frac{\mu_p \rho_0}{\mu_0 \rho_0 + \mu_n n_0}, \quad \xi_k = \frac{j_{pk}}{j} = \frac{\mu_p \rho_{0k}}{\mu_p \rho_{0k} + \mu_n n_{0k}}. \quad (10.1)$$

Решающую роль для знака  $(\delta p)_0$  играет разность между «коэффициентом инжекции»  $\xi_k$  и коэффициентом  $\xi$ . Если  $\xi_k > \xi$ , то  $(\delta p)_0 > 0$ . Если при этом внешнее напряжение положительно (минус на полупроводнике), то обогащенная область будет затягиваться в глубь полупроводника. При наложении прямоугольного импульса напряжения эта область будет перемещаться со скоростью  $\mu \mathcal{E}$ . Через